

669.162.282: 546.281.211

(5) 高炉内における SiO_2 の還元について

新日本製鐵 八幡技術研究所

○山口一良

" " 斧勝也

" " 工博重見彰利

" 工作本部 吉沢謙一

1. 緒言： 高炉内における SiO_2 の還元機構については、従来主としてスラグ-メタル反応を中心として多くの研究がなされ、当所でもその研究の一端を報告している。¹⁾ ところがスラグ-メタル反応の反応速度が遅いため、高炉から出銑される溶銑中の Si 濃度を説明することができず、高温還元性雰囲気下で発生する SiO ガスとメタルとの反応が注目されてきている。本報告は実高炉解体、稼動中試験高炉炉内サンプリング、机上実験などにより、高炉内における SiO_2 の還元について検討したものである。

2. 検討結果： 検討結果の概要を次に示す。

(1) 融着層のメタル中にはほとんど Si が含まれておらず（解体結果）²⁾ メタルへの Si の移行はメタルの溶解滴下後に起こることがわかる。滴下開始直後のメタルにはすでにかなりの吸炭があるから、Si 移行はメタルの吸炭後にはじまると考えてよい。

(2) 稼動中高炉においては、滴下メタル中 Si は滴下後徐々に上昇し出銑値で最大となる。（試験高炉炉内試料サンプリング結果³⁾）

(3) 滴下メタル中 Si が出銑値よりもかなり高い現象は、高炉休風中に起きたものであると解釈される。高炉休風条件のもとで行なった机上実験結果を図 1 に示すが、休風中のメタルへの Si の移行はスラグ-メタル反応の他に SiO ガス-メタル反応もかなり起こっていることがわかる。

(4) 高炉内で発生した SiO ガスのうちメタルに吸収されなかつたものがスラグに入るため、朝顔上部で CaO/SiO_2 が低下し、また休風中にスラグ-メタル反応が起るため出滓値よりも高い CaO/SiO_2 ²⁾ のスラグが存在する。

(5) コークス灰分中 SiO_2 の揮発はコークスの燃焼を伴なわなくても起こり、コークス粒度の小さいほうが多い。高炉スラグ中 SiO_2 の揮発はコークス灰分中 SiO_2 に比して非常に少ない。⁴⁾

(6) SiO ガス-メタル反応の実験結果を図 2 に示すが、メタルへの Si の移行量はコークス/メタルの値が大きいほど多くなる。植谷らの導入した SiO ガス-メタル反応の反応速度式⁵⁾ に比べて本実験の Si 移行量の少ないのは、コークス/メタルの値が小さいためである。実際高炉内におけるこの値は小さく SiO_2 挥発量には限界があるためメタルへの Si の移行量は制限され、Si の移行量はコークス/メタルの値によってほぼ決定されるものと考えられる。本実験において揮発した SiO_2 のメタルへ吸収される割合は 75~100% とかなり高い値を示した。

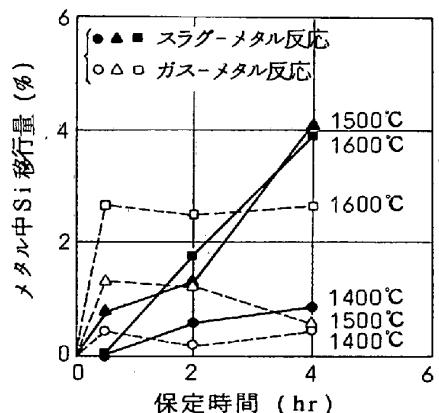
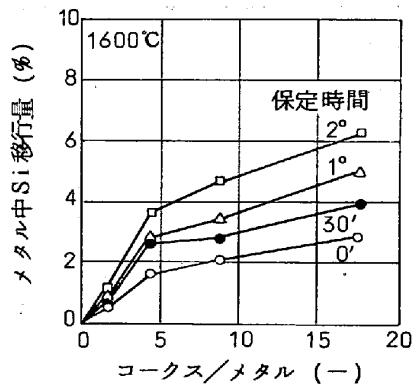
参考文献： 1) 小菅他； 鉄と鋼 52 (1966) 9, P 1401

2) 神原他； 鉄と鋼 59 (1973) 11, A 77

3) 李他； 鉄と鋼 59 (1973) 11, S 345

4) 児玉他； 鉄と鋼 50 (1964) 3, P 362

5) 植谷他； 鉄と鋼 58 (1972) 14, P 1927

図 1. 休風中の SiO_2 還元量図 2. コークス/メタルによる SiO_2 還元量の変化